外部変調・半導体全光ゲート型モードロックパルスレーザの 出力パルス波形の外部変調度依存性

External intensity modulation index dependence of output pulse time waveform in all-optical-gate-type pulse generator injecting modulated light 電通大先進理工¹, [○]平井 恭兵¹, 新井 隆博 ^{1a}, 吉川 恵太 ¹, 坂野 将太 ¹, 上野 芳康 ¹ Dep. of Engineering Science, Univ. of Electro-Communications ¹, [°]Kyohei Hirai ¹, Takahiro Arai ^{1a}, Keita Yoshikawa ¹, Shota Sakano ¹ and Yoshiyasu Ueno ¹, E-mail: yoshiyasu.ueno@uec.ac.jp

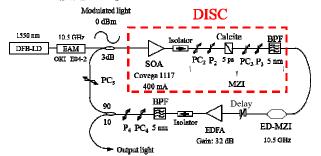
1. 序論

通信需要の増大から、高速・大容量な通信が求 められており、解決策の一つとして光時分割多重 (OTDM)方式が考えられている。OTDM方式では 高繰返し周波数、高安定、短パルスの光クロック パルスが必要となる。このような光源として、全 光ゲート型パルス発生[1-6]が期待されている。本 研究の全光ゲート型パルス発生器(DISC-loop) [1,3-6]はパルス幅、中心波長、繰返し周波数が任意 に設定可能という利点がある。一方で、パルス発 振の過程でQスイッチによる高エネルギーパル スが発生し、構成素子である半導体光増幅器 (SOA)が損傷する問題が起きた。これを防ぐため、 外部変調方式が提案され[5]、入力光の強度変調量 を調整することでスペクトル歪の低減などが報 告されている^[5-6]。しかし、出力パルスの時間波 形に関しては具体的に調査されていなかった。

本研究では、外部変調方式DISC-loopの出力パルス波形の外部変調度依存性の調査結果を報告する。

2. 外部変調方式 DISC-loop の実験構成

本研究の外部変調方式DISC-loopの実験構成をFig.1に示す。分布帰還型半導体レーザーからの波長1550 nmの連続光を電界吸収型変調器で強度変調し、SOAのTEモードでリング共振器に入力した。また、変調周波数はエネルギー分配型マッハツェンダー干渉計の自由スペクトル間隔10.5 GHzに設定した。パルスの半値全幅を決めるカルサイトの遅延時間は5.0 psに設定した。SOAはCovega 1117を使用し、注入電流を400 mAに設定した。



DFB-LD: 分布帰還型半導体レーザー EAM: 電界吸収型変調器 EDFA: Er 添加ファイバ増幅器 P: 偏光板 PC: 偏光制御器

DISC: 遅延干渉型波長変換器 PC: 偏光制御器 ED-MZI: エネルギー分配マッハツェンダー干渉計 BPF: バンドパスフィルタ

Fig.1 Experimental setup of DISC-loop

a) 現在:株式会社デザインネットワーク

3. 出力パルス波形の外部変調度依存性

強度変調度を変えた時の出力パルス波形をFig. 2 に示す。変調度が 0.915 以上の時、パルスの裾に歪みが顕著に現れた。また、変調度が 0.742 から 0.915 の時、変調度の低下に伴いピーク強度が低下した。そして、変調度が 0.742 以下の時はパルス発生しなくなった。

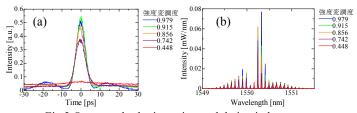


Fig.2 Output pulse by intensity modulation index

(a) Cross correlation waveform (b) Optical spectrum

サブパルスの相対強度比、半値全幅(FWHM)、時間帯域幅積の外部変調度依存性をFig. 3に示す。変調度が0.742以下の時は、サブパルスの相対強度比、FWHM、時間帯域幅積が急激に増加した。これは、パルス発振が止まり、変調光が周回しているためだと考えられる。

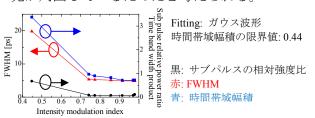


Fig.3 Intensity modulation index dependence

4. 結論

本研究では、外部変調方式 DISC-loop の出力 パルス波形の外部変調度依存性を調査した。今 回の系統的な研究の微弱変調時にモードロッ ク停止した原因を、今後、解明する。

会老女龄

- [1] Y. Ueno et al, Appl. Phys. Lett., vol. 79, pp. 2520-2522, Oct. 2001.
- [2] L Schares et al, Lightwave Technol., vol. 22, No. 3, pp. 859-873, Mar., 2004.
- [3] R. Suzuki et al, CLEO/QELS 2006, CMG5, 2006
- [4] R. Nakamoto et al, Nano, Optical Society of America, May 2008, paper no. Nano-08-191.
- [5] 新井隆博他, 2011 年春季 第 58 回応用物理学会関係連合 講演会, 24a-KA-9
- [6] 新井隆博他, 2011 年秋季 第72 回応用物理学会関係連合講演会, 31a-ZN-11